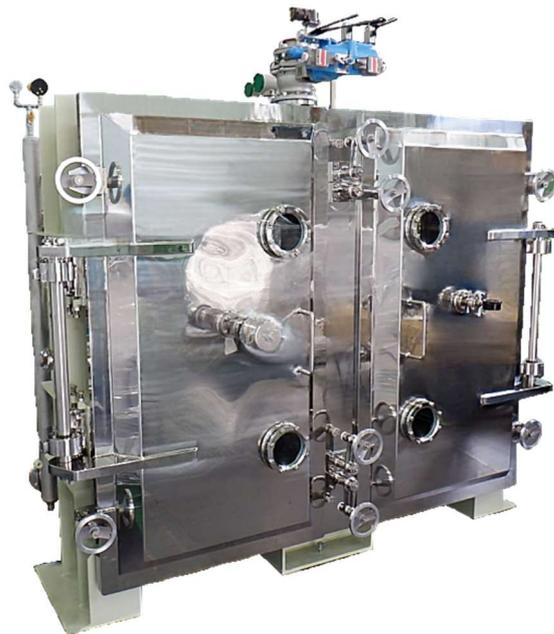


## 箱型棚式真空乾燥機

粉、液、および高粘度の物質を効率的に乾燥させます。原料を入れたトレイを真空容器内部の棚に設置し、加熱しながら乾燥します。

容器内の棚は、それぞれが温水または蒸気の通る加熱板棚になっており、伝熱と輻射による間接加熱で乾燥を促進します。

用途：医薬品、食品、化学工業薬品、電子材料等



FEATURE

### 箱型棚式真空乾燥機の特徴

- 真空下での低温乾燥のため、熱に弱い原料や酸化を嫌う原料の乾燥が可能
- 高真空での処理により、製品の含水率をきわめて低く抑えることができる
- 粉粒状物だけでなく、液状物から高濃度・高粘度物まで対応
- 静置乾燥のため、振動や摩擦に弱い原料の乾燥にも好適
- 超薄型の加熱板棚により、乾燥機も超コンパクト
- 温度コントロールが容易。温度むらがない
- 溶剤の回収が容易
- 強酸物・金属を嫌う原料も、特殊材料や樹脂ライニングにより処理できる

### 型式表記

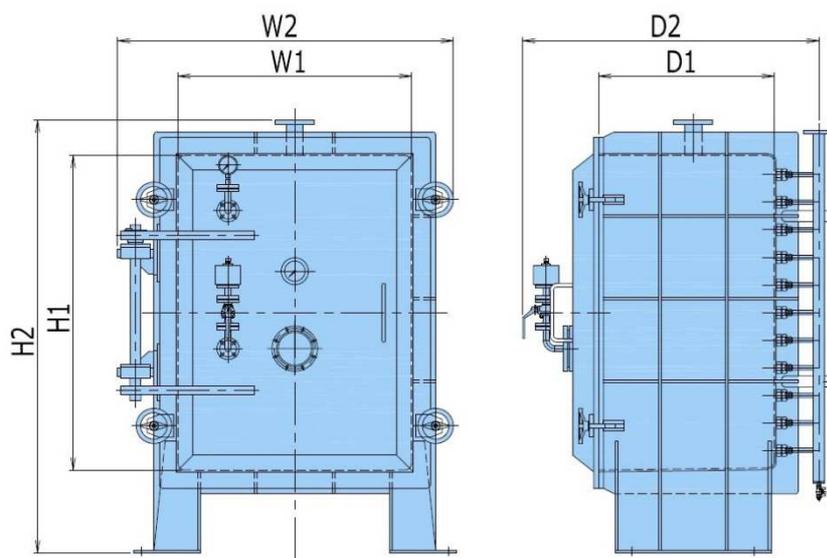
**VSD - 10 08 - N 10 R 1 M 2 S 4 H 2**

① 機種      ② 主要部材質      ③ 表面処理      ④ 熱源

庫内幅 [cm]      庫内奥行      (全)棚段数      室数

	記号	内容	記号	内容	記号	内容
① 機種	VSD	箱型	VRD	丸型		
② 主要部材質 (接粉部/ジャケット)	1	SS400	2	SUS304	3	SUS316
	4	SUS316L	5	特殊		
③ 表面処理	1	No.1/なし	2	パフ#200	3	パフ#320
	4	パフ#400	5	特殊		
④ 熱源	1	蒸気	2	温水	3	熱媒
	4	熱風	5	電気	6	冷水

## 標準仕様と外形図



型式	仕様		乾燥室寸法 (mm)			据付寸法 (mm)		
	仕込量 L	(有効) 棚段数	W1	D1	H1	W2	D2	H2
VSD-0507-N7	45	6	550	790	700	900	1500	1250
VSD-0507-N11	75	10	550	790	1100	900	1500	1650
VSD-1007-N11	150	10	1050	790	1100	1500	1500	1650
VSD-1007-N16	225	15	1050	790	1600	1500	1500	2150
VSD-1512-N16	490	15	1500	1200	1600	1900	1900	2150
VSD-1812-N16	650	15	1850	1200	1600	2400	1900	2150

※ 仕込量はトレイ上に厚さ約 25mm 積載した場合の量、据付寸法は扉を閉じた状態の寸法を示します。

**富士工機株式会社**

<https://www.fujiclcn.com/> E-mail: [info@fujiclcn.co.jp](mailto:info@fujiclcn.co.jp)

本 社  
営業本部 〒494-0011  
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1  
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒150-0011  
東京都渋谷区東 3 丁目 26 番 2 号第二長澤ビル 601 号  
TEL : 03-6419-3133 / FAX : 03-6419-3134

大阪支店 〒541-0057  
大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラビル六階  
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826  
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F  
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189